# KEK におけるレーザーコンプトン散乱を用いた小型X線源の 開発の現状とアップグレード計画\*

福田 将史<sup>\*1</sup>·Alexander Aryshev<sup>\*1</sup>·荒木 栄<sup>\*1</sup>·本田 洋介<sup>\*1</sup>·坂上 和之<sup>\*2</sup> 照沼 信浩<sup>\*1</sup>·浦川 順治<sup>\*1</sup>·鷲尾 方一<sup>\*2</sup>

#### Development Status and Future Plan of Laser Undulator Compact X-ray Source (LUCX) in KEK

Masafumi FUKUDA<sup>\*1</sup>, Alexander ARYSHEV<sup>\*1</sup>, Sakae ARAKI<sup>\*1</sup>, Yosuke HONDA<sup>\*1</sup>, Kazuyuki SAKAUE<sup>\*2</sup> Nobuhiro TERUNUMA<sup>\*1</sup>, Junji URAKAWA<sup>\*1</sup> and Masakazu WASHIO<sup>\*2</sup>

#### Abstract

We have developed a compact X-ray source via inverse Compton scattering between an electron beam and a laser pulse stacked in an optical super-cavity at Laser Undulator Compact X-ray (LUCX) accelerator in KEK. The accelerator consists of a photo-cathode RF-gun, an S-band accelerating tube and a part of X-ray generation. In the autumn of last year, we have succeeded in taking X-ray images of fish bone and etc. However, it had taken two hours to get an X-ray image because of low intensity of X-ray with the number of  $10^4$  photons/train. In order to obtain a clear X-ray image in a shorter period of time, we are planning to increase the intensity of X-ray to 450 times. To achieve this aim, the number of electron bunches is extended to 1000 bunches/train and the stacked laser power in the optical cavity is increased to 15 times. In order to avoid the mirror damage, the laser spot size on the mirror will be expanded by lengthening the distance between mirrors. Moreover, the collision angle is reduced from  $20^{\circ}$  to  $7.5^{\circ}$ . By carrying out these improvements, the expected number of X-ray photons will increase to  $1.7 \times 10^7$  photons/train. In this upgrade, a 3.6 cell rf-gun, a 12 cell booster and a planner type four-mirror cavity will be newly installed. In this paper, the experimental results of X-ray imaging in last autumn and the upgrade plan of the LUCX accelerator will be reported.

## 1. はじめに

高エネルギー加速器研究機構(KEK)内にある小型 電子加速器(LUCX)では、電子ビームとレーザー光 の逆コンプトン散乱(レーザーコンプトン散乱(Laser Compton Scattering: LCS)を利用したX線源の開発を 行っている. このX線源の開発は量子ビーム基盤技術 開発計画の一部であり、常伝導の小型電子加速器によ るLCSを利用したX線源の開発,および今年度行う 超伝導加速器でのLCSによるX線生成実験<sup>1)</sup>のため の技術開発を担当している.ここでは今までにレーザー 光共振器を用いたLCSによるX線生成実験を行って きており、電子ビームとレーザーの衝突技術や、その ためのモニター開発,X線検出器の開発などを行って いる. さらに最終年度では、加速器やレーザー光共振 器のアップグレードを行い,常伝導加速器によるX線 イメージングのためのLCS-X線源の開発を行う.

この小型電子加速器はフォトカソード RF 電子銃, 加速管,X線生成部から成り,この RF 電子銃で生成 したマルチバンチ電子ビームは,その下流の加速管で 30~40 MeVまで加速され,X線生成部にあるレーザー 光共振器内のレーザーパルスと衝突し,LCS によって X線を生成する(図1).

昨年秋, この加速器において LCS による X 線イメー ジング試験を行い, IC や魚の骨などの X 線イメージ の取得に成功した<sup>2)</sup>.また吸収イメージの他に屈折コ ントラストによるイメージも取得できた.これは光源 のサイズの小さい X 線が生成できていることを示し ている.

現在の目標はX線強度を上げ、この撮影時間を短縮

<sup>\* 「</sup>小型高輝度光子ビーム発生装置開発プロジェクト」文部科学省 平成 20 年度「光・量子科学研究拠点に向けた基 盤技術開発」「量子ビーム基盤技術開発プログラム」より

<sup>\*1</sup> 高エネルギー加速器研究機構 KEK, High Energy Accelerator Research Organization (E-mail: mfukuda@post.kek.jp)

<sup>\*2</sup> 早稲田大学 理工学術院 Research Institute for Science and Engineering, Waseda University



図1 KEK 小型電子加速器 (LUCX) のビームライン.

することである. 昨年秋のX線イメージング試験では 1つのイメージを撮影するのに合計で10<sup>8</sup>個のX線光 子を照射したが、1回のマルチバンチ電子ビームとの 衝突での生成X線の光子数が10<sup>4</sup>個と低いため、撮影 に2時間ほどかかっていた. 生成X線の光子数を増や すことにより、この時間を短縮し、最終的には1回の 衝突によるLCSX線でイメージを撮影できるようにす るのが目標である.

また生成 X 線の増強により,信号とノイズの比 (S/N 比)が大きくなりノイズの影響が減る,そして,より 解像度の高い検出器を使用できるようになることか ら,さらに鮮明な画像を撮影することができると期待 される.

このためのアップグレードとしてビームラインの改 修,および新しい光共振器の導入を計画している.加 速器側では装置全体の小型化に向けた開発として,新 しく 3.6 cell RF 電子銃,12 cell ブースターを導入し加 速器部分の小型化を試みる.また,X線生成部では, 現在使用している2枚ミラーの光共振器の代わりに, 新たに4枚ミラー平面光共振器を導入する.これらの 改修により生成X線の光子数を約450倍にする予定で ある.最終的な目標はX線強度を今の1000倍以上に して1ショットでのX線イメージ撮影をすることであ る.LUCXでは,上記を最終目標として常伝導加速器 でのX線イメージングのためのX線源の開発を進めて いく.

本稿では、まず第2章でアップグレード前に行った X線イメージングの結果について報告し、第3章で現 在行っている生成X線の光子数を450倍にするための アップグレードについて報告する.

# 2. これまでのX線イメージング試験結果

前章で少し触れたように昨年秋に X 線イメージング 試験を行った. この試験では魚の骨の屈折コントラス トイメージを取得することに成功し,生成した X 線源 のサイズが小さいことが確認できた. この章では,そ の試験結果について報告する.

## 2.1 ビームラインの構成

ビームラインの構成は図1上のようになっている.1.6 cell RF 電子銃で生成したマルチバンチ電子ビームを下 流の S-band 3 m 進行波加速管で 30 ~ 40 MeV まで加 速する. その後の四極電磁石により,電子ビームを衝 突点で集束する. その衝突点には 2 枚ミラー光共振器 が設置してあり,その内部に蓄積しているレーザーパ ルスと電子ビームを衝突させて LCS により X 線を生 成する. このときの電子ビームとレーザーパルスの衝 突角度は 20°である. 衝突後,電子ビームと X 線は下 流の偏向電磁石で分離し,電子ビームの方はダンプへ 捨てられ. X 線は Be 窓を通じて大気に取り出す.

図2は衝突点に設置している2枚ミラー光共振器と その光学系である.光源である357 MHz モードロック レーザーから出たレーザーパルス列をLD励起光増幅 器で増幅し,光共振器へ入射する.光共振器長は42 cm (往復2.8 ns)であり,ちょうどパルス列の間隔(2.8 ns)の半分となっているため,共振器内を往復してい るレーザーパルスに入射パルスが次々と積み重なるよ うになっている.これで高いピークパワーを持つレー ザーパルスを作り出す.また,マルチバンチ電子ビー ムのパルス間隔もレーザーと同じになっているため, マルチバンチビームとの衝突も可能となっている.

さらに LD 光増幅器では図3のように電子ビームと





図3 バーストモードの概念図.

の衝突タイミング付近で増幅して,さらにレーザーパ ルスのパワーを上げる(バーストモード)ことで,生 成 X 線の増強を図っている.

## 2.2 レーザーマスターシステム

加速器と衝突用レーザーの同期システムとしてモー ドロックレーザー発振器をマスタークロックとしたタ イミングシステム(図4下)を導入し,レーザー共振 器の安定運転を達成した.レーザー共振器は共振器内 で1000回以上光を同じ位相で重ね合わせるため,ナノ メートル以下のミラーの制御精度が要求される<sup>33</sup>.ま た,Signal Generator (S.G.)のクロックに同期させる フィードバックシステム(図4上)を導入したが動作 が不安定であった.本レーザーマスターシステムによっ て光共振器動作の安定性は飛躍的に向上するとともに, 電子ビームもこれまで通りのエネルギーやビームカレ ントの安定性を保てることを確認した.実際に8時間 の実験で一度もレーザーの蓄積フィードバックが外れ ることはなかった.



図4 S.G. のマスタークロックに同期するシステム(上) とレーザーマスターシステム(下).

ただし,光共振器長で基準周波数が決まるため,共 振器の調整により周波数が若干変わる.これに合わせ て RF 電子銃の共振周波数を合わせる必要がある.ク ライストロンは RF 電子銃よりもずっとバンド幅が広 いので,特に調整はしていない.このときの実験では 周波数が 2856 MHz から +240 kHz ずれたが加速器運 転に問題は出なかった.

このレーザーマスターシステムを導入することで, さらに Finesse を上げることが可能となる.また,共 振器用ミラーに径の大きなものを使用できる可能性が ある.ミラー位置はピエゾ素子を用いて調整している が,ミラーの大型化で質量が増すことにより制御が難 しくなる.しかし,このレーザーマスターシステムで は共振器そのものにレーザーや加速器を同期させるた め,この制御が不要になる.これによりミラー上のレー ザーサイズを大きくできるので,問題であるダメージ 閾値によるレーザー蓄積パワー制限を回避できること が期待される.

#### 2.3 X線イメージング用検出器

X線イメージング用の検出器の構成は、蛍光板付き Micro-Channel Plate (MCP), Image Intensifier, CCD カメラとなっている. これは以下の理由によるもので、 まず MCP を使用したのは今までの実験の経験から高 エネルギー成分のノイズには感度が低く、これを切り 分けることができるからである. また MCP では X線 を電子に変換し増幅するため、微小な光でも観測可能 となり、さらに電子を蛍光面に当て、蛍光をミラーで 反射することで、CCD カメラをノイズの多いビームラ インの軸線から避けられるためである. さらに Image Intensifier を使うことで、高速の Gate をかけて時間的 にノイズを切り分けられることができる. 図5が検出 器の構成図とその写真である.

## 2.4 X線イメージング試験

イメージング試験時の生成 X 線の光子数は 1.7 × 10<sup>4</sup> photons/train であった. (電子ビームは 100 バンチ のバンチ列であり,このバンチ列のかたまりを Train と呼んでいる.)また X 線の平均エネルギーは 15 keV, エネルギー幅は約 15%となっている.このときの電子 ビームパラメータ,およびレーザーパラメータを表1, 2に示す.このX線を用いてイメージング試験を行った.

X線イメージは吸収および屈折コントラスト像の2 種類を撮影した.これは生成したX線の光源サイズが



**図5** X線イメージング用検出器.

主 1	電工	レー	1.	のか	° =	J		IJ
衣丨	电丁	E-	41	())	マ	х.	_	$\gamma$

Energy	30 MeV
Bunch charge	0.4 nC
Number of bunches	100
Beam size at the collision point $(1\sigma)$	$200 \mu\mathrm{m} \times 53 \mu\mathrm{m}$
Bunch length (FWHM)	10 ps
Bunch spacing	2.8 ns

表 2	$\nu$	ーザー	-のノ	ペラ	×	ータ
-----	-------	-----	-----	----	---	----

Wavelength	1064 nm (1.17 eV)
Intensity	0.4 mJ/pulse
Waist size $(1\sigma)$	$30 \mu\mathrm{m} \times 30 \mu\mathrm{m}$
Pulse length (FWHM)	7 ps

小さいことを確かめるためである. X 線の吸収の差に よって像を取得する場合,生体を構成する元素などの 軽元素においては吸収差が小さく,コントラストが付 きにくいことが知られている. 図6(B)は屈折コント ラストの概念図を示している.こちらでは境界での屈 折率差を用いてコントラストを増幅しており,エッジ を強調することができる.この屈折コントラスト像を 取得するためには光源点が小さい X 線が要求されるの で,屈折コントラスト像から,光源サイズの小さい X 線が生成できているかを確認することができる.

本システムでは試料を設置できる場所が2箇所(図5) あり,それぞれに試料を置いてX線イメージを撮影し た.最初に,試料と検出器の距離を370 mm(A)にし 吸収コントラストのイメージを撮影する.次に,その 距離を670 mm(B)に拡げてイメージを撮影しコント ラストの増幅があれば,屈折コントラストを確認でき たことになる.

図7がLCSにより生成されたX線で撮影した魚の 骨のイメージで,それぞれ試料から検出器までの距離 は(A)370 mm,(B)670 mmであった.明らかに右 像(B)の方がくっきりコントラストのついた像になっ ているのが分かる.このラインプロファイルを取った ものが図8であり,コントラストの増強が確認できる. また,矢印で図示している位置において特に屈折コン トラスト特有のエッジが強調されている形状が確認で



-159 -



図7 撮影したX線イメージ.



図8 X線イメージのラインプロファイル.

きる. これらはコントラスト増強ができていることを 示すとともに,前述の通り今回生成している LCS X 線 の線源サイズが小さいことを示している.

以上のように、我々は X 線イメージを取得することに 成功した.ただし、撮影には合計 10<sup>8</sup> 個の X 線を照射 したが、X 線強度が低く、この撮影に 2 時間がかかった. そこで、この X 線強度を上げるためのアップグレード を現在行っている.次章でその内容について説明する.

## 3. アップグレード計画について

ここでは現在行っているアップグレードについて説 明する.これにより,生成X線の増強,加速器部分の 小型化を目指す.加速器側では,新しい電子銃および



図9 新ビームライン.

加速管として 3.6 cell RF 電子銃, 12 cell ブースターを 導入する. また, バンチ数を 10 倍の 1000 バンチまで 増やす. レーザー側では, 4 枚ミラー平面光共振器を 新たに導入し, 蓄積パワーを増やし, 電子ビームとの 衝突角度を 7.5° に浅くする. このアップグレードによ り生成 X 線の光子数を 1.7 × 10<sup>7</sup> photons/train にまで 増やす.

## 3.1 新ビームライン

新ビームライン(図1下,図9)の構成は,基本的に は以前と同じだが,電子銃,加速管をそれぞれ3.6 cell RF電子銃および12 cell ブースターへ交換する. さら に RF電子銃へのレーザー入射方式を変更してシケイ ンを取り外し,加速器部分のサイズを現在の5.7 mか ら 2.9 mへ約半分に小型化する. ビーム加速部である 12 cell ブースターの下流にX線生成のための4枚ミ ラー平面光共振器を設置する. この RF電子銃で 10 MeV のマルチバンチ電子ビームを生成し,その後 の 12 cell ブースターでさらに30 MeV まで加速する. そして,電子ビームはブースター空洞下流の四極電磁 石によって光共振器内の衝突点で集束されレーザーパ ルスとの LCS によりX線を生成する. この生成X線 と電子ビームは直後の偏向電磁石で分離され,X線の みを Be 窓を通して大気中に取り出す.

ここからは、ビームライン改修の各変更部分につい て説明していく.

### 3.2 3.6 cell フォトカソード RF 電子銃

本計画において LCS で生成する X 線の目標エネル ギーは 15 keV である.生成 X 線のエネルギーは電子 ビームのエネルギーとレーザーの波長(1064 nm)で決 まり, 15 keV の X 線を生成するには 30 MeV の電子ビー ムが必要となる.1.6 cell からセル数を増やした 3.6 cell RF 電子銃<sup>4)</sup>を導入することにより,ビームエネルギー を 5 MeV から 10 MeV まで引き上げる.これにより下 流の 12 cell ブースターのエネルギー利得である 20 MeV と合わせて 30 MeV のビームを生成することが できる.

図10と表3に3.6 cell フォトカソード RF 電子銃の 構造とそのパラメータを示す. 空洞形状は基本的に現 行の1.6 cellのものと同じで、滑らかなカーブで構成 され、端板にはロードロック方式により着脱可能な Mo カソードプラグを装着している. このプラグ表面 には Cs,Te を蒸着しており、これに紫外レーザーパル ス光(波長266 nm)を照射することで光電効果により 電子ビームを生成する. この電子銃では 10 MeV まで 電子ビームを加速する.

3.6 cell RF 電子銃では 1.6 cell のものと比べてアイ リス部を小さくし、さらに導波管のカップリングホー ルを拡げている. このカップリングホールはレースト ラック型をしており、直線部分を1.36 mm 伸ばして穴 を広げることで、カップリングβが1になるように調 整している. アイリス部は全体的に 300 µm 削っており, これにより 2/3πとπモードの周波数間隔を 2.8 MHz まで拡げている. これは、3.6 cell では存在するモード が4つに増えたため、そのままだと各モードの間隔が 1.6 cell の時より近くなるからである.

この3.6 cell 電子銃への交換は、昨年のX線イメー ジング実験終了後に先行して行われた. 昨年末にイン ストールし、すでにビーム試験を行っている. これま でに 9.6 MeV の電子ビーム生成に成功しており、この 時のカソード上の電界強度は 96 MV/m になっている. まだ放電頻度が高いため、エージングを行いつつビー

<b>衣</b> 3 3.6 cell RF 电十式の	ハフメータ
Frequency ( $\pi$ -mode)	2856 MHz
Q-value	15000
Coupling $\beta$	0.99
R/Q	$395 \ \Omega$
Mode separation $(\pi - 2\pi/3)$	2.8 MHz

ム調整を行っていく.

### 3.3 RF 電子銃へのレーザー入射方式変更

RF 電子銃へ正面からレーザー光を入射するための シケインを取り除き、省スペース化およびエミッタン ス向上を図る.シケインは RF 電子銃内のカソードへ 紫外レーザー光を正面から(カソードに垂直に)入射 するために設けられたが、スペースを取ること、また これによるエミッタンスの増大が見られたため、これ を取り外すことにした.

これに伴い紫外レーザー光の入射光路も変更する. 真空中のビームライン上に 20 mm Øの穴空きアルミミ ラーを設置し、側面から入射したレーザー光を反射し、 カソードへ約1°の角度で入射する.電子ビームはこの ミラーの穴を通過する. これにより、カソードに照射 されるレーザー光の形状は角度方向にわずかに広がる ことになるが、この影響はほぼ無視できると考えてい る. またミラーはアルミ板の表面を鏡面加工したもの を使用するため、チャージアップの問題も避けられる.

## 3.4 12 cell ブースター

3 m の S-band 進行波型加速管から 82 cm の定在波型 12 cell ブースター<sup>4)</sup> へ交換することで,加速器部分を 小型化する、ここで電子ビームのエネルギー利得は20 MeV であり、入射ビームエネルギーが 10 MeV である ので、加速後に 30 MeV のビームを得られる.

図11が12 cell ブースターであり、表4がそのパラメー タである. 空洞の構造は今までの技術の蓄積を基にし ており, 3.6 cell RF 電子銃と基本的には同じものになっ ている. RF 入力セルは加速管中央部に位置し、ここ

表4 12 cell ブースターのパラメータ

Frequency ( $\pi$ -mode)	2856 MHz
Q-value	17800
Coupling $\beta$	1.1
Mode separation ( $\pi$ -10 $\pi$ /11)	1 MHz



図10 3.6 cell RF 電子銃.



図11 12 cell ブースター.

から高周波を入力する. 内部の電界分布の対称性を良 くするため, RF 入力ポートはダブルフィードになっ ている.

このブースターの空洞は 12 cell あるため, 12 個の モードがあり,加速に使用するπモードと他のモード の差を広げるため,3.6 cell RF 電子銃よりもさらにア イリス全体を削って,アイリス部の直径を広げ,厚さ を薄くしている.こうすることで Mode separation を 広げている.2次元高周波電場計算コード Superfish<sup>5)</sup> で計算した各モードの周波数は図 12 左のようになって おり,πモードと隣の 10 π/11 との差は 1 MHz となっ ている.計算値の Q から求めた周波数応答の-3 dB 幅 をエラーバーとしてプロットしており,この周波数差 で充分離れているのが分かる.

このブースターは7月に完成しビームラインへ導入 している.現在,RFエージングを開始したところで ある.図11の写真は導入された12 cell ブースターで ある.今後はRFエージングを進めて2012年秋にはビー ム試験を行う予定である.

3.5 新ビームラインでの電子ビームのパラメータ Strategic Accelerator Design (SAD)<sup>6)</sup> により新ビー ムラインでの電子ビームの光学系を計算した. 衝突点 で電子ビームを絞ること,またビームロスを防ぐため ビームライン全体でのビームサイズを3 mm 以下に抑 えることを目標に計算した. RF 電子銃出口での Twiss パラメータは General Particle Tracer (GPT)<sup>7)</sup> で計算 したものを使用している. 仮定している Emittance は RF 電子銃出口で 5π mm mrad である. また,ビーム エネルギーは RF 電子銃出口で 10 MeV, 12 cell ブース ターで加速後に 30 MeV としている.

図 13 が計算したオプティクスであり、衝突点での電 子ビームサイズ (1 σ) は 33 μm となっている. その 他の場所でもビームサイズは 3 mm 以内になっている のが分かる.

また X 線強度増大のため、電子ビームのバンチ数は

前回実験時の100 バンチから1000 バンチへ増やす.こ れには加速電界を作る高周波のパルス幅を4 µs まで 伸ばす必要があり、3.6 cell RF 電子銃の方は現在その ためのエージングを進めている.表5 にアップグレー ド後の電子ビームのパラメータを示す.

### 3.6 4 枚ミラー平面光共振器

新たに導入する光共振器は4枚のミラーを平面上に 配置した構成となっている<sup>8)</sup>. 今までの光共振器では ミラーの誘電多層膜のダメージ閾値により蓄積するパ ワーが制限されていた. そのため共振器長を伸ばし, ミラー上のレーザーサイズを広げる構成としている. また,4枚ミラー光共振器は2枚ミラーのものと比べ てミラーの位置に対する許容誤差が広く,共振器長を 伸ばす今回の場合には,アライメントに対して有利に なるので,こちらを選択している.

この光共振器は各々2枚の凹面ミラーと平面ミラー で構成されており、同一平面上にこれら4枚のミラー を配置している.図14が4枚ミラー平面光共振器であ り、表6はそのパラメータである.共振器を大型化し たため、この周長は7560 mm に伸び、9個のパルスが 共振器内に蓄積される.ミラーの反射率は入射部のミ ラーが99.7%、他は99.99%で、Finesse は1000、増大



図13 アップグレード後のビームラインのオプティクス.

表5 電子ビームのパラメータ

Energy	30 MeV
Bunch charge	0.4 nC
Number of bunches	1000
Beam size at the collision point $(1\sigma)$	$33 \mu\mathrm{m} \times 33 \mu\mathrm{m}$
Bunch length (FWHM)	10 ps
Bunch spacing	2.8 ns

π mode 2856 MH 2855 5 2855 10x/11 mod 2854.5  $10\pi/1$ 2854 2854.948MH 2853.5 2853 2852.5 10 10.5 9.5 mode (pi/11) 2856.024MHz

図12 12 cell ブースターのモードの周波数. 左が計算値, 右が測定結果.

率は 500 倍となっている. これらの値は低めに抑え, 安定性重視の設計となっている. これは光共振器へ入 射するレーザー光を増幅するバーストモードを使用す るため. こちらでレーザーパワーを上げることができ るためである.

凹面ミラー間の距離が 420 mm から 1893 mm と長く なったことで、ミラー上のレーザーサイズ (2*σ*) は 1.1 mm φから 2.92 mm × 6.40 mm (H × V) と面積が 15.4 倍になり、その分、ミラー表面を破壊せずに蓄積 できるパワーも増える.また、ミラーの直径も以前の 2倍の2インチのものを使用する. この理由は、今ま での1インチミラーでは全部を使っても99.7%しか入 らず、その分のパワーロスは反射率が下がるのと同じ ことになるためである. 設計上, 蓄積されるレーザー パルスのエネルギーは前回 X 線実験時の15 倍の6 mJ/ pulse となる予定である.

衝突点でのウェストサイズ (1σ) は 55 μm × 25 μm (H × V) となっており, 偏平になっている. これは平 面ミラーをわずかに歪ませることで丸くできる<sup>9</sup>. 今 回は製作期間が限られているので、扁平のままとして いる. 電子ビームとの衝突角度は20°から7.5°となり, より正面衝突に近づけている、これにより、約3倍の X線強度の増加が見込める.電子ビームとの衝突位置 調整はレーザー光の位置を動かして調整する. 上流側 の2枚のミラーは3軸の位置を調整できるムーバー架



**図14** 4枚ミラー平面光共振器.

衣 0	レーサーのハウメータ
Wavelength	1064 nm (1.17 eV)
Intensity	6 mJ/pulse
Waist size $(1\sigma)$	$55 \mu\mathrm{m} \times 25 \mu\mathrm{m}$
Pulse length	7 ps

台上に載っており、下流側の2枚のミラーにはそれぞ れ3軸の位置および3軸の角度が調整できるヘキサポッ ドに載せる. これらを調整することでレーザーの位置 を調整できるようになっている. また衝突点にはアル ミナ蛍光板のスクリーンが挿入できるようになってお り、これで電子ビームとレーザーの位置を確認して合 わせることができる. その後, X線の信号を見ながら, レーザーの位置をさらに微調整する.

#### 3.7 X線生成

今回のアップグレードでX線強度を前回実験時の約 450 倍にすることを目標としている. 電子ビームを 1000 バンチにすることで 10 倍, レーザー光共振器に 蓄積するパワー増加で15倍,衝突角度を7.5°へと正 面衝突に近づけることで約3倍のX線強度の増加を見 込んでいる.予想される X 線光子数はモンテカルロシ ミュレーションコードである CAIN (Conglomérat d'ABEL et d'Interactions Non-linéaires)<sup>10)</sup>を使って計算 した. この計算には表5.6に出ている電子ビームおよ びレーザーのパラメータを使用している.

この計算からX線イメージング用の検出器に入るX 線光子数は $1.7 \times 10^7$  photons/train となり、この時の X線の平均エネルギーは15keV, エネルギー幅は10% (FWHM) となる. LCS で生成された全 X 線光子数は 1.6×10<sup>8</sup> photons/train となる. これらの光子数は 1000 バンチのマルチバンチ電子ビームとレーザーの衝 突により生成される数である. 検出器は衝突点から約 2.4 m 下流の位置に設置してあり、20 mm φ の鉛コリ メータがその直前にある.よって散乱角度が 4.2 mrad 以内のX線光子数を検出器に入射する光子数とした. 図15がCAINで計算したX線のエネルギー分布である. (2)の線が4.2 mrad 以内に入るX線のエネルギー分布 である.前回と同じX線イメージを撮る場合,合計で



図15 X線のエネルギー分布.

-163 -

10<sup>8</sup> photons の X 線を照射することになるので, この X 線強度であれば 10 ショットで撮影可能となり, 前回 の 10000 ショットから比較すると 1/1000 になる. さら に, 実際ミラー破壊が起こったときのミラー表面上の レーザー光のパワー密度は現在の設計の5倍なので, この分さらにレーザー強度を上げられる可能性がある. S/N 比が大きくなり, ノイズの影響が減ることも合わ せて考慮すれば, 1ショットの X 線照射で撮影できる ことも期待できる.

## 4. まとめと今後

我々の常伝導加速器と光共振器を用いたレーザーコ ンプトンX線源開発(LUCX)グループでは、X線強 度を増強することで、より鮮明な画像を取得し、そし て最終的には1ショットでX線像が撮影できることを 目標としている.現在、加速器およびレーザー光共振 器のアップグレードを行っており、アップグレード後 の予想X線光子数は、イメージング用の検出器に入る 数で1.7×10<sup>7</sup> photons/train となる.この時のX線の 平均エネルギーは15 keV、エネルギー幅は10% (FWHM)となる.電子ビームの繰り返しを12.5 Hz と すると、2.1×10<sup>8</sup> photons/sec・10% BW となる.こ のX線光子数になれば10ショットの照射で前回と同 じ画像が撮れるようになる.

アップグレードに伴うビームライン改修を現在行っ ている.3.6 cell RF 電子銃は既にインストールされ, ビーム試験も行っている.今後 1000 バンチのマルチバ ンチビーム生成を目指す.また,12 cell ブースターは 製作が終了し,現在,RF エージングを始めたところ である.そして4枚ミラー平面光共振器は現在製作中 である.それぞれ 2012 年秋には準備が出来る予定であ り,新ビームラインへの改修後に,X線イメージング 実験を再び行う予定である.目標のX線光子数を達成 すれば、より空間分解能の高い検出器も使用できるようになるため、非常に鮮明な画像を得ることが出来ると期待される.

# 参考文献

- K.Watanabe, et al., "Beam commissioning of STF accelerator at KEK", Proceedings of the 9th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Osaka, Aug. 8-11, 2012.
- K. Sakaue et al., "First refraction contrast imaging via Laser-Compton Scattering X-ray at KEK", AIP Conf. Proc. 1466, 272 (2012).
- K. Sakaue, et al., "Development of a laser pulse storage technique in an optical super-cavity for a compact X-ray source based on laser-Compton scattering", Nucl. Instrum. Meth., A637 (2011) S107-S111.
- 4) T. Aoki, et al., "Development of an S-band Multi-cell Accelerating Cavity for RF Gun and Booster Linac", Proc of IPAC11, San Sebastian, Spain, (2011).
- 5) J. H. Billen , L. M. Young , "POISSON/SUPERFISH", LA-UR-96-1834.
- 6) K. Hirata (CERN Report No. 88-04, 1988), SAD: http://acc-physics.kek.jp/SAD/.
- M.J. de Loos, S.B. van der Geer, Proceedings of EPAC 1996, p. 1241, GPT: http://www.pulsar.nl/gpt/index. html.
- 8) K. Sakaue, et al., "Upgrade plan of Laser Undulator Compact X-ray source (LUCX) (2)", Proceedings of the 9th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan.
- H. Shimizu et al., "Stable Plan er Type Four-mirror Cavity Development for X-ray Production as Basic Development of Quantum Beam Technology Program", Proceedings of IPAC2011, pp.1470-1472.
- P. Chen et. al., Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A 355, 107 (1995), CAIN: http://lcdev.kek.jp/~yokoya/ CAIN/.